特許

昭和46年9月14日

(ほか1名)

特許庁長官 井 土 武 久

1. 免別の名称 インクジェット形配録用リズル

2. 免 明 右

東京都武藏野市級町3丁目9番11号 日本電信電話公社 武藏野電気通信研究所内 高 野 陵 男

3. 特許出願人

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

通

(422) 日本证值观话公社

4 代 唯 人 〒150

東京都政府区神宮前3丁1116番6号 小林特許市的新 電話(402-6729番) (7171) 年間七 小 林 将 新 20株式

5. 旅付書類の目録

- (1) 明和.曹
- (2) 內 面 1 通 (3) 類專例本 1 通
- (4) · 友任状 1 通
- (5) 出類客代請求書



not to #4

1. 発明の名称

インクジェント形記録用ノズル

2. 特許請求の範囲

インクシェット吸出用ノスル礼を内部に設けた ノズル基材の所要表面上に、スペックリング法に よつて高分子材料を附れせしめたインク濡れ防止 用表面処理園を設けたことを特徴とするインクジェット形記録用ノズル。

3. 発明の詳細な説明

この発明は、インクシェット大情報記録を選出 用いるインクシェット形記録用ノズルに関するも のである。

インクジェット形記録用ノズルに要求される条件は、

(1) 射出方向・特性が安定していること

(2) 正久的。化学的。慢械的强度を有すること。

(3) 構理変化がないこと。(目前りしないこと)であり、そらに具体的には、例インクの濡れが生 しないこと、例そのためには接触角の充分大きい (19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 48 37030

43公開日 昭48.(1973)5.31

②特頓昭 46 - 70829

②出頭日 昭46.(197/) 9.14

審查請求

有

(全5页)

庁内整理番号。

6360 Z4.

62日本分類

105 A731.2

6340 56 97(7)833 6791 46 103 KO 6538 55 97(3)C35 6522 56 96(2)8431

材質が必要であること、10加工精度が良いこと、(二)電食。化学的腐食に対して強い材質であること、(土)流体圧力による寸法変化がないこと、および、(一)流出特性が良いこと等である。

しかし、従来のインクジェット形記録用! メキは、いまだ上記のすべての条件を満足するものがなく、そのために、インクジェット 大情報記録 と 混全体の信頼性を確保することがきわめて困難であり、実用上問題があつた。

たとえば、従来のインクジェット形配は用ノメルの・例をヤー図によつて説明すると、オー図(の) は金メッキノズルを示すものであるが、接触例が 6~7°と小さいこと。ノズル先端が研解によつ て、そりやかえりが発生すること、および液体に 力に弱いこと等の欠点があるため、インクジェットの引出方向が不安定であつた。

オ 1 図(b)はガラスノズルを示すもので、この場合はインクの濡れを防止するため、ノスル先端の内 厚を約20ミクロン程度の収みに周「している。しかし、液体の濡れ現象は、固体部の肉厚が暑くて も生ずるものであるため、やはりインクの濡れたよる降客が発生し、起録を困難にさせている。 オー図(c)はブンソ樹脂ノズルを示すもので、フッソ樹脂そのものはきわめて液体との接触角が大き くとれる材質である反応、ノズルの加工精度が望くそのため射出特性の安定したノズルを得ること が困難である。

なお、上記名種ノメルの他に、従来公知の金銭ノメル、あるいはパラフインノメル 万があるが、 前なは接触角が小さいばかりではなく、 電食および腐食に対して刺く、そのため経時変化による記録品質(印字品質)の劣化をもたらし、後者は、 機械的機度が刺く、また液体に溶解するため実用 には耐えることができない欠点があつた。

この発明は、これらの欠点を解決し、かつ、インクジェット形記録用ノベルの要求条件を充分演 見させるために、ノベル本体の先端部皮面に誘電体スペックリング技術を用いて、接触角の大きい 専製を設けたものである。以下、この発明について説明する。

手法名	適用性	用 题 点
スパツタ リング 法	ŧτ	ある株の高分子樹脂に本技術 が適用され、ノズル本体の加 て仕上げ寸法に忠実である。
俊 	無	根水性フイルムをノズル為材 に寸法精度を低下させること なく设けることは困難である。

* 1 &

オ1 及より、ノズルの良面処理には、スパッタリング法が所限の要求を特度よく制卸して扱けることができる最適な方法であることがわかる。

明述のように、ノズルの要求を住を一つの材質ですべて満足させるものを得ることはなかなか出 撃なことであるが、及面処理技術を導入すること により、ノズル本体に使用できる材質選択にかな り自由を与えることができる。

事 1 及はノズルの表面処理法の主な例をまとめたものである。

下法名	適用性	80 ° 80 AL
姚 市 法	無	検布面が不均一であり、また 厚みが大であるため、ノマル 出口の寸法精度が低ドする。
リナトレ ジスト 法	やヶ年	ノズル 基材がフォトレジスト 形成可能なものに限定される うえに、工程が複雑である。
拉散法	無	シリコンそのものは削水性を もつが、空気中の酸素により 親水性となるため不適当であ る。
蒸作法	無	蒸存法は金銭材料がその対象 となるため、化学的欠割く、 また現水性である。

対し、スパンタリング旧よる掲載の表面処理 明 2 は 0.1 μ 程度であるため、ノズル基材 1 の加工情 度をそのまと低下させることなく、忠実にしかも 助一に表面処理することができる。

したがつて、場合によつてはノメル為材1の内側にも、ある程度の深さまでスパッタリングにより及前処理解2を設けることも可能であり、そのためず2図(d)のように、インクが存在を受けても液体前3の形状は出口方向に凸となり、ノメル基材1の汚れおよび目指りを防止することができる。

なお、フッ素関節は化学量品に対しても不活性であり、さらにスパックリング技術によつて表面処理解を設けるため、ノズル基材 1 との機械的結合力も含わめて強い。

ット形起録用ノズルとしては、 0, , 0。ともに 大きいことが守ましい。各種高分子における接触 所は才 2 及の通りである。

成分子の種類	· 8 (80)	θ _τ (92)	0 M
パラフイン	109.	. 97	103
ポリエチレン	9 7	7 0	8 4
ビスタネツク B - 100(商品名)	114	5 4	. 8 5
フツ 素樹 腑	110	9 7	103
ツツ 泰樹 脂*	1 4 2	82	110

氷 2 及 ◆印はノズル基材を金鋼 砂で多方向に研磨したも

シュ長より、ソッ素樹脂はきわめてインクに復 れにくいことがわかる。

このように、フン糸樹脂をスパックリング法に

なお、高分子表面の家内放果による接触角の低下は、ドスタネンク B ー 100 (商品名)の場合、 1 ケ月後に、 $\theta_a = 85^\circ$ 、 $\theta_r = 25^\circ$ に低下することが 火験的に確認されており、他の高分子のた面も同様の傾向をもつている。 しかし、 超存波限制 f 8 によつて、ほこりをある限度払い 幕すことができるので、これを併用することによつて、ほこりの問題は解決される。

才 5 図は、この発明のインクジェット形配録用 ノベルに液体乾燥用発熱低抗体を設けた実施例の 部分断面を示すもので、図中、 9 は変化タンタル 低抗体あるいは酸化偶低抗体等をスペックリング 技術により高低抗のノベル基材 1 の上面に設け、 より表面処理したインク メエット 形配縁 用ノメルは、 すべての条件を溝足している上に、 製法もき わめて簡単である長所を育している。

なお、ノメル島材としては、上配のセラミックスのほか、ガラス、水品、ルピー、シリコンでにも適用できることはいうまでもない。

・ オ 4 図は、この発明のインクジェット形記録用 ノズルのほこりに対する性能劣化を防止するよう

リード線 9 にニクロム金の低低抗体を用いたもので、 さらにその表面を、フツ素樹脂スペッタリング法により満れ防止、および福電を防止するように 及前処理したものである。

このように、発熱旺抗体を設けることにより、 / ズルの洗 じょう時の乾燥、あるいはインクシェット 記録 後親の動作中の偶異的溝 礼障者の発生を防止する加熱手段として用いることができる。

オ 6 図は及価処理をした荷瓜々樹の従来例およびこの発明の実施例を示すもので、 か 6 図(4)は従来の荷選々様10で、インクジェットのスタート・メトツブ時に、ジェット11 または枝子12が荷選々様10に付着すると、電荷制御ができなくなるので、ジェットの直径に比してギャップ13を充分大きくとる必要があつた。そのため、ジェット11 と荷電々板10個の電気容量が小さくなり、効率が低下する欠点があつた。

そこで、この発明においては、次6以(かのよう に内側に現状の無い湯を及け、その及所をなメッ キ処理し、満れやすい而14を形成することにより

e (4.

ギャンプ13 が小さくなり、電気容量を大きくとる ことができるようにした。

また、か6図(の)のように円間の荷電々種 10内にか6図(の)と同様に濡れやすい面14を設け、さらに中心部にきわめて濡れにくいフン素製脂スパッタリング移膜を帯状に設けることにより、円筒内径を小さくすることができ、その結果電気容量を充分大きくすることができる。

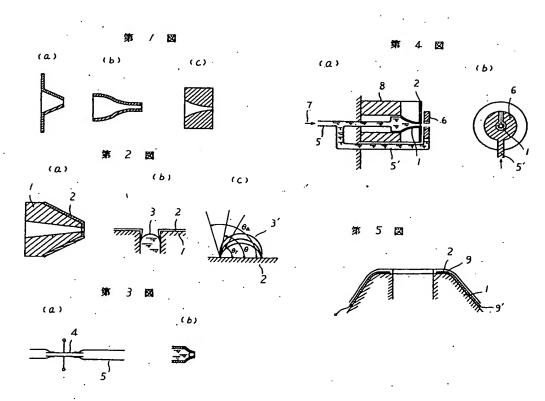
以上詳細に説明したように、この発明はノズル 基材上に極性ダループのない高分子をスパッタリ ング法によつて薄い表面処理層を設けたものであ るから、ノズル基材として加工性に優れかつ電気 的、化学的、機械的強さに優れたものを用いるこ とができ、インタジェット形配録用ノズルのすべ ての要求条件を満足させることができる利点があ る。

4 図面の簡単な説明

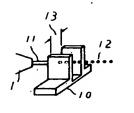
オ1 図は従来の各種インクシェット形配録用ノ ズルを示す断面図、オ2 図(a)(b)(c)はこの発明の一 実施例を示す断面図、部分拡大図およびその接触 角の説明図、オ3図(a)は目詰りを防止するようにしたこの発明の実施例を示す側面図、オ3図(b)はその説明図、オ4図はほこりの付着を防止するようにしたこの発明の実施例を示す断面図および正面図、オ5図は液体を燥用発熱抵抗体を設けた場合の実施例を示す部分断面図、オ6図(a)は荷電々をの従来例を示す斜視図、オ6図(b)(c)は同じくこの発明の荷電々種の実施例を示す一部を破断した斜視図である。

図中、1はノズル基材, 2は表面処理層、 3は 液滴を示す。

特 許 出 顧 人 日本電信電話会社 ②バイライ 代理人 弁理士 小 林 千将 英之林野 (1918年)

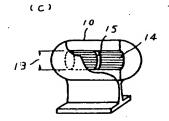


(a)





(b)



6. 前記以外の発明者

東京郡武裁野市林町3 丁目9 番 11 号 日本電信電話会社 武藏野電気通信研究所的 水村廣义

羽和 46 年 12 月 44 日



特许疗提官 井

- 事件の及ぶ
- 稲正をする者。

事件との関係 · 特許出願人

東京都千代田区内 参町 1 丁目 1 番 6 号

(422) 日本電訊電話公社 代表者 * 说

人 門 人

東京都於谷民神宮前 3 月月 16番 6 号 _ 〒150

小林特許事務所 電話(402-駅発達) (7171) 弁照! 小 株 将 高い鉄連 (記が対象 本類明期3の発明の詳細な説明の機

- 補正の対象

本類明明再生1 は下からる行に「保険」と

、あるのを「飛時」と訂正する。